

材料学シリーズ 監修者

堂山昌男

東京大学名誉教授

帝京科学大学名誉教授

Ph. D., 工学博士

小川恵一

元横浜市立大学学長

Ph. D.

北田正弘

東京芸術大学名誉教授

工学博士

著者略歴 猪俣 浩一郎(いのまた こういちろう)

1942年 福岡に生まれる

1970年 東京都立大学大学院理学研究科修了(理学博士)

1970年 東京芝浦電気(株)総合研究所入社

1996年 (株)東芝研究開発センター首席技監(理事)

2000年 東北大学大学院工学研究科教授

紫綬褒章受章

2006年 国立研究開発法人物質・材料研究機構フェロー

2009年 同 名誉フェロー

現在 公益財団法人電磁材料研究所評議員

著書 不揮発性磁気メモリ MRAM(編著), 工業調査会(2005)

Giant Magneto-Resistance Devices(共著), Springer(2001)

検印省略

2017年3月15日 第1版発行

材料学シリーズ

スピントロニクス入門

物理現象からデバイスまで

著者 © 猪俣 浩一郎

発行者 内田 学

印刷者 山岡 景仁

発行所 株式会社 内田老鶴堂 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号

電話 (03) 3945-6781(代)・FAX (03) 3945-6782

<http://www.rokakuho.co.jp/>

印刷・製本/三美印刷 K.K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

U. R. No. 632-1

ISBN 978-4-7536-5645-5 C3042